PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-018336

(43)Date of publication of application : 21.02.1981

(51)Int.CI.

H01J 1/30

(21)Application number : 54-092672

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: FUTAMOTO MASAAKI

YUHITO ISAMU KAWABE USHIO

(54) ELECTRON EMISSION CATHODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain easily a high density and uniform electron beam by specifically designating the crystal direction of a needlelike chip axis and holding the needlelike chip on a supporter in order to facilitate cleaning the surface of the needlelike chip.

CONSTITUTION: The needlelike chip 1, consisting of a carbide or nitride single crystal whisker having a sodium chloride type crystal structure, is held by the conductive support 2. The orientation of the crystal axis of the needlelike chip 1 is designated <111>. In an electron emission cathode with such a constitution, the cleaning of the needlelike chip 1 can be performed by heating it at a high temperature under a high vacuum.

23.07.1979



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAa10626DA356018336P1.htm 03/04/04

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(P) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭56-18336

nt. Cl.³
H 01 J 1/30

識別記号

庁内整理番号 6377-5C

❸公開 昭和56年(1981)2月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

多電子放射陰極

②特 顧 昭54-92672

. 額 昭54(1979)7月23日

⑦発 明 者 二本正昭

国分寺市東恋ヶ窪1 丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内 ② 発明 者由比蘇勇

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番

地株式会社日立製作所中央研究 所内

00元 明 者 川辺潮

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

切出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

10代 理 人 弁理士 薄田利幸



❷田

男 超

発明の名称 電子放射機板 特許請求の総額

- 1. 痛化ナトリクム型結長標準を有する此化物主 たは強化物の手能品のイスカからなる針状テッ ブシェび数針状テップを保持する支持体とを有 し延つ放針状テップの他の結晶方位が<111> であることを特徴とする電子板材階値。
- 2. 上記単結晶のイスカからなる針次チンプが TIC, 2FCもしくはお「Cからなるととを希徴 とする特許請求の認過第1項配収の電子放射機 個。
- 3. 上記支持体がガラス状で思からなることを得 取とする特許が水の範囲第1項もしくは第2項 配収の電子放射性瘤。
- 4. 上記針状テァブと上記支持体とが譲合材により取合されていることを得望とする特許技の 毎週報1項もしくは第2項記載の電子数割を極。
- 6. 上記支持体をらびに上記録合材がガラス状炎 乗よりさるととを特徴とする特許増求の超層等 (1)

2

4 項記載の電子を射楽器。

6. 上配額合材を構成するとピガラス状成本が収 化物の家かよび硬化物の家の少なくとも一種を 含むことを特象とする特許病家の範囲所 S 項形 歌の電子放射階稿。

特殊の評価を説明

本研究は、電子顕微観などの電子ビー上応用級 部に有用な電料放射機関(PEは低)に関するも のである。

P B 監察は先端的名が1000人程度の針状チップ先端に復界を集中し、200万の10月に電子を引き出するのでもる。すらにP B 監確は動作に免立つて針状チップ表面の形式を変えるために2000で以上の高級に加熱される。とのと9をP B 応駆の針状チップの材料として必要を条件は、電気伝導性があり、高級点、高級底で耐イオン関等性が大きく、原及圧が低いととである。加えて、針状チップへの加工性が良く、電子ビー人が針状チップのお方向に有効に放射されることが必要である。

夜未、PR楽傷として使用された材料としては · 物配の雑条件をほぼ消息する、タンダスナン門、 炎素質、あるいは炭化ケイ素 (81C) などの炭化 ... 物である。とれらの世界の中で事う実際に供せら れているのは勿工性の優れた双だけである。wを 用いたFS階盤では、針状テップの着方向への電 子放射密度の大きいく310>ヤく100>方位 を軸方向として符つた単語品の針状チップが利用 . それている。このW-PB集家は10艹Torr以 . 下の意志実をできければ安定に動作せず、さらに 放射電便が特有な経時変化を示すため、PB喀程・・・ の使用上、各種の制設がある。十七から、電子ビニュ ・・ ▲ を放射開始した改造では放射電視の装置変化 . が大きいため電子ピームを利用できず、66亿数 . 時間経過すると其型中の典質ガスのイオン・スパ フタで針状チップ提出が点れて電子ビームが変動 てるため、フラツシングにより針状テンプ表面を 丹亀する必要がある、といつた間延点があつた。

半発明は可配従来技術の業点を解析した、従い 品いアを管理の提供を目的とするものである。

(8)

1

を有すればよいが、通常は Q.1 中以上で製造が容易である。 長さの上限はその時様の通常の設計機 体により定さる。

支持体の材料は普通は導電性の材料であり、当 技術分野で周知のもの、例えば高離点金属、民化 物、硼化物、従業等が用いられるが、呼化ガラス 快災素が終ましい。

電子放射材料で確認された針状テップと準電性 実持体との場合が後にはスポット等級、機械的圧 増、接合材の使用等が知られており、本得別の電子放射的電はそのいずれでもよいが、特に接合材 の使用が呼越乗を示す。接合材としてはガラス状 設置が好きしく、特に粉末状の成化物もしくは題 化物、例えばすiC, ZrC, HiC, NbC, B, C, ZrB, TiB, B, Si, LaB, 等を含むガラス状 設定が好きしい。

以上のように、本島間による電子放射体電は針 状テップ、毎電荷で浄体の他に、同者を結合する 現合はを有することが違すしい。このような、針 状テップ、毎電性変得体ならびに兼合針を有する **粉翻856- 18336 (2)**

上記目的を連収するため、本発界による電子放射性報は、塩化ナトリウム (N=C4) 環境品構造を有する単化物はたは硫化物の単純品ポイスカからたる針状ナップラミび酸針状ナップを健搾する支持体とを有し、基づ放針状ナップの前の耐品方位をく111>とするものである。

上記単級品ホイスカは塩化ナトリタム製輸品構造を有する単化物をたな異化物からなり、例えばTi, Sr もしくは日1の単化物あるいは異化物、助配硬化物の2種もしくは3種の個層体、または都配磁化物の2種もしくは3種の個層体等からである。

一般にホイスカの直接は10001~800mの の気能で各種のものがあるが、本現のの電子改射・映像はそのいずれの直径のホイスカを用いてもどい。しかし、ホイスカのより好きしい直径は20~150mの感覚であり、この範囲でおれば陰極製造過速だかいて取扱いが特に容易である。また、上記ホイスカは導電性変換体上にマッントでも見つその先端を針状に成形するのに十分を失さ

(4)

在子放射物器の構造かとびその製造方法の呼組だっいては、日本関係計出展明細な、停服器52-43548に記載されてかり、そのを主本発明の電子を射吸引に適用できる。

と思のように、本税別による電子放射準値は単 対品ポイスカからなる対状テップの均方向が く111>な本額品方位を有するものであるが、 これはとのような方位を有するホイスカは育成が 移品であり且つ時に強い電子ビームが放射される からである。

ところで、塩化ナトリクム(NeC2)配の耐品 構造を持つTi, Zr, Hi 等の炭化物は良好を電気 低準性を示し、触点も高く、高硬屋で、高低圧が 体(、サイメン領帯性がW よりもはるかに大きい。 さらに、炭化物は裏吹中の残留ガス(梅、路 O、 CO など)との相互作用がW などの純金属に比べ て小さいため、安定な電子ビームを放射するP B 態値対斜になる。しかし、とれもの軟化物は約点 件成そのものが回聴なうえ、値れて硬いので針状 ケップに加てし最く、また、とれらの針状ナップ

(6)

を保神しかつ高温に勿断できる略像の構造が開発 されていなかつたため、その電子ビー人放射等性 は弱らかにされていなかつた。とくにとれらの以 化物の単純品を針状テップに使用したと言、電子 ビームが細方向に有効に放射される単細品の方位 すらも知られていなかつた。

PB等低性使用の前に物係表面の不利物を除去するため2000で以上の高温に加助される。このとき、針状テップ先端の形状は最近の子の多数円配列、あるいは展現のため変化する。この変化は対点環境に依存して超こる。PB液低の針状テップ先端から放射される電子ビームの分布は、結晶の世等調査と形状に飲存し、仕事調査が低くてテップ表面がよの最低高率が小さい個域をど高密度を電子ビームを放射することができる。したかつて確全しい針状テップの方位として、上記領域が針状テップを海にくるように過去ことが必要である。とのようにすれば、電子ビームの配合せを召出により、設備の設計上級合かよい。

本発明者もの実験だよれば、N+C4型の総品権 、

m

ス元の80~95 vo.8%とした。 X 塩回折による ... 分析ではず i Cの包収はTie. Cでもつた。ホイー・ メカーの成長方向は4種類あり、ぐ100>と 敬者の二つの方位のものが優先的に成長した。つ いて、フラン樹蹬裂の郷L0m、厚さ44m、長 . で 1.5 mのフイナメントの中央部に、米優化のフ ラン樹脂に一325ノツシュので「C砂末を約 4 0 vol66加えた摂合はででは。Cホイスカッを 締着した。報着部を2000でで充分に加熱して従 化させた弦、これを平底のグラファイトポートに 入れ、グラファイトブロックで得えつけたがら、・・・ 英記中で1700℃まで加熱して単化した。メラー・ ファイトプラックで神えながら加鳴したのは街船 . フイラノントが炭化するとき変形するのを防止す ... るためてある。フイラメントと導合材に用いたフ フン樹脂は現化するととによつて電音で機械的強 度が大きいガラス状裂式に変化した。ガラス状炎 素は通常の資素な時に比べて比較抗が高く、熱伝 選挙が小さいので、電子放射機械の導電性フィラ

· 特別級56- 18336 (3)

改を持つ政化物の針次チップで電子ビームの放射 関駆を固定するとく111>方位に呼べ強い電子 ビームが放射されるととが明らかになつた。

く111)をあめ品方位の相方内を持つ変化物の針状ナンプを用いた戸B装置は電子ビームを保めて利力に利用できるので、実用上、有用な電子放射等低となり得るものできる。

以上、主として炭化物について述べたが、窒化 物についても同様のととが含える。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明する。

英始例 1

我们成長はドンマア I Cのホイスカーを育成した。1300~1400でに加熱した電気が内に苦切として無効もしくはスライトを置き、TiCム、CH。 かよびH。から収み配合がスを約3時間成すことだよつて、太さ50~300 smで見るが数率のT I Cホイスカーを育成することができた。温全ガス中のTICム とCH。との混合比TICム/CH。は年後比で0.7~0.8であり、H。は全ガ

(



メントとして使用したたき針状チップを有効に加熱する上で質をしいものである。ついて、Tiu。Cホイスカーを非常と研문のほ合比が3:5の排列性からなる無解放中でをVの直尾を圧下の電解研歴によって針状に加工に針状チップがTia。Cホイスカから成るPB能極を作扱した。第1回向はこのようにして作成した電子数射路極の多状を示す。最適でもり、例はその前面のである。1は<111ン方位を持つ針状チップ、3は基金性である。

このようを方法で作つた。 <100 > と<111>の2 電気の結晶方位を持つTi。, C の P B 路径を 算を報酬に取付けて、電子ビームの放射パターン を設飾した。10 ***Torrの東壁中で P E 体 径の 以来フィラノントに過程し、2000 に以上の個 まだTi。, C 針状チップを加熱した法、P E 体 征 に 気の高速圧を印加し、対向して設けた最大団上 に 電子ビームの放射パターンを投影させた。 との は 株、電 2 図 に 示すように、 <100 > 方位の Ti。, C の P E を 図 からは中央部が終くて 原 辺 部 が得るい放射パターン()が、一方、 <111 > 方 1

位の下ia。。C のPB 略種の場合は中央部が明るいる 四種対象の放射がターン() が再項性よく得られた。 放射がターンにかいて初るい窓分は電子とームが高密度に放射されていることに対応してかり、 く111ン方位の下ia。。C 計次チンブからはその 動力なに電子とームが有効に放射されて(100)。 (110)等の配号はその部分の電子が介定をよりますれた。 第2版(4。例)にかいて(100)。 (110)等の配号はその部分の電子が介定をより、 している最高値を示す。 また、 放射された電子でームの安定度は同じ条件で創定したで、ときを低の寿命がある 0 以長くをる効果をあった。 実施例 2

1300~1300でに加熱した電気が内に、 遊世として無勢とNiもしくは無勢とユタイトを 賃をZrC4、C以かよび出。の機合ガスを3~6 時間送るととによつて基板上に大ま13~100 メロて長さが3~4回のZrCホイスカーを収長 させた。場合ガス中のZrC4とC以 との場合比 ZrC4/C以は体標比で 0.9~1であり、出。は



ホイスカーを用いたアミ密係は放電にも減く、針 状テップが破壊し難いため、電子部原の場合が倍 以上に伸びる効果があるととがわかつた。 鬼路例 a

実施例2と同様にして、HICム・凡 かよび CH。を用いた気積収長位によりHiCのホイス カーを可応した。ホイスカーの育成焦度は1500 ~1800でで、育成中間は4時間である。との 前長、太さ約10smで長さがま~3mのHiC ホイスカーが得られた。X種図折によるとHIC ホイスカーの値収はHfe.oC であり、ホイスカー の成長方向はく111>でもつた。ついて、実施 何1と何様を方法で好fa.oC ホイスカーを炎素フ イフメントに固定した。海路ダ1と阿媛にして、 ホイスカーの先輩部を持続業の電帯液中で電解研 単により針状テップに加工して9.2階値を作品し . た。<111>方位のHf_{6.+}C 点イスカーを用い たアを政権の電子ビー上放射パターンは毎1個例 に示した放射パターンと類似であり、針状ケップ の軸方位に高倍度の電子ピームが放射されるとと (13)

2

特無昭56- 18336 (4)

全が天意の約9 5 70 6% とした。ロイスカーの方位はく100>とく111>の2 世間のり、2 rCのカイスカーの組成は2 fe.o.C でわつた。昭1m、原すの2 8m、長さ10mのカーボン・シートの今代、語者可として東硬化のフラン樹形に 325 / アンスの8。C 音次を30 vo 6 % 加えた液で 2 fe.o.C の中イスカーを固定した。接合数を十分 使化させた後、実施列1と同様に方面で接合形を 後化した。実施例1と同様に方面で接合形を 後化した。実施例1と同様に、2 fe.o.C ホイスカーを非洲戦の電影放を用いて、電解研座板により 針状に加工した。

でで、。C のFを放極の電子で、人の放射パターンは、 第3回に示した下i。。C の放射パターンと 類似であり、 <111>方位の針状ナップからは 和方位にもつとも 市効に電子が放射されることが わかつた。C の<111>方位の 2で、C をエミッタとした F B 等極を、 WーP B 能 電を用いた場合によべて網度が向上した。 さらに 2で、C (15)



がわかつた。また、電子ピームの安定度、電子線 原の身合が著るしく改きされた。 実施例 4

第3回に示す形状の導電性支持体13を削いた Cと以外は実物例1と同様にして、競方向か く111>なる結晶方位ので1。。C 単結晶ホイス 力を針状ナップとしたエミックを有する電子放射 階級を作買し、その停機を調べたととろ、実施例 1と同様の結果が得られた。第3回にかいて、 11は針状チップ、13は接合材である。

以上の英語例で示したように、NaC4型の始品 構造を持つTiC、ZiCかよびHICの場合、いずれらく111>なる結晶方位の軸を持つ針状ナップを用いることによって、軸方位に高回立を基子ビームを放射させらるととがある。なか、第1回回。向の高硬となった電子ビーム設射パターンの写真から開接して、く111>方位以外のく331>。く441>などの力がたも強い電子ビームが放射されるととがわかる。しかし、く331>。く441>などのわかる。しかし、く331>。く441>などの

(14)

高次の指数を持つ方位を始とするホイスカーは育成するととが模質と図数である。低化、神秘法で単句品を作つても、とれらの現化物は非常に優く、へま図し品いので、得定を方位のテンプ化が出すのは非常化質数である。

また実施例に述べたN=Cと型の他品格性の政化 物は、TIC-ZrC、TiC-HfC、TiC-ZrC -HfCさどの全本国格体を作ることができるが、 これらの針状チップについても同様の効果が紹改 される。

また事場別の電子放射機器の使い方にかいても、:
たとえばする場合を加勢すると対状ケップの表面
に吸渡するガス成分の量が電少し、10~Tottの
オータの裏空度だかいても放射電視がより安定に
なることから、とのようなThermat P S 電器が使
われるが、本税別の電子放射体器は高温度に連携
加助してもケーマル・ファセッティッグを効すことなくしかも両端し悪いので、電子ビー人も安定
に取り出すのに非常に都合がよく、とくに顕著な
特異をもつているものである。同様のことは強化
(15)

部 2 図(4)は針状ナンプとしてく1 0 0 > なる結晶 万位が始方向であるでは。C ホイメカを用いた電子放射時級の電子ピーム放射パターンであり、電 3 図(4)はその他方向がく1 1 1 > なる始晶方位の 場合の電子ピーム放射パターン、第 8 配は本景明 の他の異数例にかける電子放射物磁を説明する鳥

を図だかいて、1 かよび11は針状テスプ、2 かよび12は多型性支持体、3 かよび13は動金 材である。

戦闘である。

代銀人 弁理士 降田和等

神器856- 18336 (5)

もだついても言えるのである。

したがつて、針状テップの中心報方向から高密 皮の均一な電子ピームが得られるためだは、NPCL 理結晶構造の硬化物もしくは管化物単結晶ホイス カの収長方位のうち、<111>方位の物をもつ 電子放射機械がもつとも望ましい。との<1.1.1> という特定方位に、最点の半分以下の低温度で熱 減みなしに、過度の大きなに成長させた針状陰疾 を、ガラス状収集の详電性文符件に保持せしめた 構造にするなどによつて、本語明の電子放射療法 は高英望中で高温に加熱して針状態器の情勢化を 行さう事が可認にさり、あるいはTherma CP B 略 傷として使えるようになり、高密度の均一な電子 ピームを容易に得ることが出来るようになるので、 ・本発導は電子ピーム必用接尋だかいて、痒底、分 解能の向上などの効果が得られる。 放化、本効質 は実用上者用せものでゐる。

関節の簡単な収集

第1回(4)は本発明の一英物明にかける電子放射 防電を取明する鳥数配、第1回(4)はその新面図、 (16)

第1回

(b)

3/

第 2 図

福曜56- 18336(6)

(Q)



¥ 3. **T**



(b)

